深層生成モデルによる非正則化異常度を用いた工業製品の異常検知

Anomaly Manufacturing Product Detection using Unregularized Anomaly Score on Deep Generative Models

> 立花亮介*1 松原崇*1 上原邦昭*1 Ryosuke Tachibana Takashi Matsubara Kuniaki Uehara

*1神戸大学 大学院 システム情報学研究科

Graduate School of System Informatics, Kobe University

One of the most common needs in manufacturing plants is rejecting products not coincident with the standards as anomalies. Manufacturing companies usually employ numerous inspectors for anomaly detection and it takes a high cost. Accurate and automatic anomaly detection reduces inspection cost and improves product reliability. In unsupervised anomaly detection, a probabilistic model detects test samples with lower likelihoods as anomalies. Recently, a probabilistic model called deep generative model (DGM) has been proposed for end-to-end modeling of natural images and already achieved a certain success. However, anomaly detection of machine components with complicated structures is still challenging because they produce a wide variety of the normal image patches with lower likelihoods. For overcoming this difficulty, we propose unregularized score for the DGM. As its name implies, the unregularized score is the anomaly score of the DGM without the regularization terms. The unregularized score is robust to the inherent complexity of a sample and has a smaller risk of rejecting a sample appearing less frequently but being coincident with the standards. Experimental results of anomaly detection on the real manufacturing datasets show better performance of the unregularized score compared to existing approaches.

1. はじめに

工業製品の製造現場において最も重要であることの一つは, 製造された工業製品が期待される仕様を満たしていないとき に,その製品を不良品であるとみなして取り除くことである. 現状では異常な製品の発見や除去は人手で行うことが一般的で あり,企業は異常製品の除去に対して高い人的コストを支払っ ている.このような状況において,正確かつ自動的な異常検知 によって製品の信頼性を高めると同時に,製品の点検にかかる コストを削減することが求められている.

教師なし学習における異常検知では、確率モデルによってデー タの負の対数尤度を求め、その値を異常度としてこれが高いも のを異常とみなす.従来では、データから主成分分析(Principal Components Analysis; PCA)などで特徴抽出を行った後、 得られた特徴を用いて混合ガウスモデル(Gaussian Mixture Model; GMM)などの確率モデルを学習する [Saligrama 12]. 最近では、画像から直接尤度を求めることが出来る深層生成モ デル(Deep Generative Model; DGM)と呼ばれる確率モデ ルが提案されており、異常検知において一定の成果を達成して いる [Ribeiro 17].しかしながら、工業製品はその構造が複雑 かつ多様であるため製品を撮影した際に画像内における各部分 の出現頻度が異なり、尤度が必ずしも異常度に対応せず、正し く評価できないという問題がある.

このような問題の解決のため、本論文では深層生成モデル において、非正則化異常度を用いた異常検知手法を提案する. 非正則化異常度という名前が示すように、これは深層生成モデルにおける異常度、つまり負の対数数度から正則化項を取り除いたものである.非正則化異常度はデータが潜在的に含有する 複雑さに対して堅牢であり、画像内における各部分の出現頻度 に依存することなく評価を行える.提案手法の有効性を検証す るために、工業製品の画像データに対して本手法を適用させ、 異常検知性能においてその有効性を既存の手法と比較する.

2. 非正則化異常度

確率的モデルである VAE や GMM における従来の異常度 である負の対数尤度は、いくつかの意味をもつ項に分割でき る.提案手法である非正則化異常度は、その項の一つを取り出 し新たな異常度として再定義したものである.ここでは、VAE 及び GMM の異常検知における従来の異常度から、提案手法 である非正則化異常度の導出を行う.

VAE はパラメータ θ で表現される生成モデル $p_{\theta}(x)$ に対し てモデルエビデンスの下限 (ELBO) を最大化することで学習 を行うモデルである. VAE は入力 x を潜在変数 z に変換する 符号化器及び潜在変数 z から入力の再構成を行う復号化器から 構成される.変分事後分布 $q_{\phi}(z|x)$ 及び条件付き確率 $p_{\theta}(x|z)$ は、共に分散共分散行列が対角行列となっている多変量正規 分布としてモデル化される.符号化器は入力 x を受け取った 後、変分事後分布 $q_{\phi}(z|x)$ における平均ベクトル μ_{z} と標準偏 差ベクトル σ_{z} の二つの要素の出力を行う.復号化器は、条件 付き確率 $p_{\theta}(x|z)$ における平均ベクトル μ_{x} と標準偏 差ベクトル σ_{x} の二つの要素の出力を行う.変分事後分布 $q_{\phi}(z|x)$ のモ ンテカルロサンプリングを行う代わりに潜在変数 z の最大事 後確率推定 μ_{z} が異常検知において使用される.よって、負の ELBO $\mathcal{L}_{VAE}(x)$ は以下の式 (1) によって表される.

$$\mathcal{L}_{VAE}(x) = D_{KL}(q_{\phi}(z|x)||p(z)) - \log p_{\theta}(x|\mu_z)$$

= $D_{VAE}(x) + A_{VAE}(x) + M_{VAE}(x).$ (1)

ただし, $D_{V\!A\!E}(x)$, $A_{V\!A\!E}(x)$, $M_{V\!A\!E}(x)$ はそれぞれ

$$D_{VAE}(x) = \sum_{j=1}^{N_z} \frac{1}{2} (-\log \sigma_{z_j}^2 - 1 + \sigma_{z_j}^2 + \mu_{z_j}^2),$$

$$A_{VAE}(x) = \sum_{i=1}^{N_x} \frac{1}{2} \log 2\pi \sigma_{x_i}^2 \Big|_{z=\mu_z},$$

$$M_{VAE}(x) = \sum_{i=1}^{N_x} \frac{1}{2} \frac{(\mu_{x_i} - x_i)^2}{\sigma_{x_i}^2} \Big|_{z=\mu_z},$$
(2)

連絡先: 松原崇, 神戸大学大学院システム情報学研究科, matsubara@phoenix.kobe-u.ac.jp

である.また, $i \ge j$ はそれぞれデータ $x \ge$ 潜在変数 z の要素の番号を示す.ニューラルネットワークの見地からみると, $A_{VAE}(x) + M_{VAE}(x)$ は再構成誤差を表しており,また $D_{VAE}(x)$ は正則化項を表している. $A_{VAE}(x)$ は正規化定数の対数を取ったものに相当し,これは正規分布 $p_{\theta}(x|z)$ の確率密度関数の積分を1にするものである. $M_{VAE}(x)$ は式の形としてはマハラノビス距離,あるいはユークリッド距離を正規化したものに近いことがわかる.

ここで, 導出された $\mathcal{L}_{VAE,M}(x) = M_{VAE}(x)$ を, 従来の負の ELBO $\mathcal{L}_{VAE}(x) = D_{VAE}(x) + A_{VAE}(x) + M_{VAE}(x)$ の代わりとし て, VAE による異常検知における非正則化異常度とする.非 正則化異常度という名前は, このように従来の異常度から正規 化定数の対数 $A_{VAE}(x)$ 及び正則化項 $D_{VAE}(x)$ を取り除いてい ることに由来する.

GMM において,データ x が属する隠れクラス z は最大事後確率推定によって決定することができる.このときのデータ x の負の対数尤度は以下の式 (3) で表される.

$$-\log w_k p(x|z=k) = D_{GMM}(x) + A_{GMM}(x) + M_{GMM}(x).$$
(3)

ただし, $D_{GMM}(x)$, $A_{GMM}(x)$, $M_{GMM}(x)$ はそれぞれ

$$D_{GMM}(x) = -\log w_k, A_{GMM}(x) = \frac{1}{2} \log (2\pi)^{N_x} |\Sigma_k|, M_{GMM}(x) = \frac{1}{2} (x - \mu_k)^T \Sigma_k^{-1} (x - \mu_k),$$
(4)

である. 但し, $k = \arg \max_{z} p(z|x)$ である. そして, 導 出された $\mathcal{L}_{GMM,M} = M_{GMM}(x)$ を, 従来の負の対数尤度 $-\log \sum_{k=1}^{N_z} w_k p(x|z=k)$ の代わりとして, GMM による異常 検知おける非正則化異常度とする. ここでもし GMM における 隠れクラスの数 N_z を 1 とすると, 非正則化異常度 $\mathcal{L}_{GMM,M} = M_{GMM}(x)$ は明らかにマハラノビス距離 $(x - \mu_k)^T \Sigma_k^{-1} (x - \mu_k)$ を 2 で割ったものと等しくなる.

3. 非正則化異常度の解釈

GMM における $D_{GMM}(x)$, $A_{GMM}(x)$, and $M_{GMM}(x)$ と, VAE における $D_{VAE}(x)$, $A_{VAE}(x)$, and $M_{VAE}(x)$ は, それぞ れの式の意味において対応していると考えることができる.

工業製品は平らな表面、曲がった部分、ネジの穴など、様々 な種類の要素から構成されている.このような場合,図1に 示すように違う種類の要素グループに属する正常なデータ同 士の違いの大きさが、同じ種類の要素のグループに属する正常 なデータと異常なデータの違いの大きさよりも大きくなってし まうと考えられる. GMM によって,隠れクラスに各要素グ ループからの正常なデータが属すことになる.そして,異常な データは特定の異常クラスとして分離されてそれぞれ属するの ではなく,多くのデータが属しているのと同じ隠れクラスに属 すことになる.このような仮定のもとでは,混合係数 wk は対 応しているグループ z にデータが属す頻度を表していること になり、また分散共分散行列 Σ_k は対応しているグループ z か らのデータの分布を表していることになる.よって,混合係数 の負の対数 D_{GMM}(x) と正規化定数の対数 A_{GMM}(x) は, 異常 を上手く捉えることができないと考えられる.一方で,マハラ ノビス距離を2で割ったものに等しい MGMM(x) については, 分散共分散行列 Σ_k によって正規化が行われたグループ z の分 布の中心からの距離を表現しているため、グループz内部に おける異常度として機能することが期待できる.



図 1: 工業製品画像における尤度の直感的な図解

VAE を PCA のように教師なし特徴抽出手法として利用す ると、潜在変数 z は抽出された特徴として取り扱うことがで き,正則化項 DVAE(x) は異常度として機能することが期待で きる. しかしながら, VAE は一般的に $N_z < N_x$ であり入力 次元よりも出力次元の方が次元数が低い. これは, 高次元の データ空間 X におけるデータ x を,低次元の潜在空間 Z へ と写像しているということである.入力したデータ x を再構 成するためには、VAE は与えられたデータにおいて最も顕著 に現れる特徴を学習し、逆に頻度の少ない特徴は無視しなけれ ばならない. つまり, 異常データ xa が微小な異常を含んでい たとしても、それが他の部分において同じ種類の要素から取っ た正常データ x と似通っている場合は, 潜在空間 Z における 異常データ xa の写像 z は正常データ x の写像の近くに分布す ることになる.このことから、正則化項 $D_{VAE}(x)$ は、混合係 数の負の対数 DGMM(x) と同じように異常を検知することに関 して有効であるとは言えない.

VAE がデータ x を正確に再構成することが出来る,つまり 平均ベクトル μ_x を x に限りなく近づけることが出来るのであ れば,標準偏差ベクトル σ_x はほぼ 0 に近い値となるため,こ れは正規化定数の対数 AVAE(x) を最小化することになる.し かしながら、VAE は最適な平均ベクトル μ_x を推定すること が出来ないため,正規化距離 MVAE(x) の値が発散することを 防ぐために、標準偏差ベクトル σ_x の値は大きくなくてはなら なくなる. VAE では、再構成の不確かさに関して標準偏差 σ_x が調整されることにより、 $A_{VAE}(x)$ と $M_{VAE}(x)$ の二つの基準 のバランスが取れるように学習が行われる.このことは、複雑 な要素から取られた正常データ x に対して,正規化定数の対 数 A_{VAE}(x) が大きな値をとるということを意味する.言い換 えれば、標準偏差 σ_{x_i} が潜在的にデータ x の不確かさや本質 的な複雑さを表現していることになり、またデータ x が属す るグループの不確かさや本質的な複雑さを表現していることに もなる.これは、GMM における分散共分散行列 Σ_k と類似す る点である.つまり,正規化定数の対数 AvAE(x) は異常検知で は有効であるとは言えない.

ここでの結論としては、正規化距離である $M_{AE}(x)$ のみが 直接的に再構成誤差と関係しているということである.この距 離 $M_{VAE}(x)$ は標準偏差 σ_{x_i} によって正規化されている.つま り、正規化距離 $M_{VAE}(x)$ はデータ x の不確かさや本質的な複 雑さに対して堅牢であり、これは異常検知を行うにあたって有 用な値である.以降の章では、VAE による異常検知において、 正規化距離 $M_{VAE}(x)$ を非正則化異常度として実験を行い、異 常検知における手法の有効性を検証する.





図 2: 異常データと異常箇所の ground truth.

4. 評価実験と考察

4.1 データセット

ネジ穴データセット(The screw dataset)は、ネジの穴を 撮影したモノクロ画像のデータセットであり,画像サイズは 640×480 である.各画像の中央部にはネジ穴が写っており, その周囲は製品の平らで黒い表面に取り囲まれている. さらに 外側にはカメラの囲いが写っている. ネジ穴データにおける異 常及び ground truth を図 2 に示す. このような異常による品 質の悪化は, 製品の強度を低下させ, また破片は故障の原因と なる. 画像から読み取れるように、このデータセットにおいて は、ネジ穴、平らな表面、ネジ穴の底面、などの複数の種類の クラスタがあることがわかる.ネジ穴データセットは 12,406 枚の訓練データと、995枚のテストデータから構成されてい る. テストデータの 995 枚の内, 888 枚は正常データ, 107 枚 は異常データである.テストデータの正常,異常のラベル付 けに関しては、アイシン・エィ・ダブリュ株式会社の専門家に よって分類が行われており、これは手法の性能評価に用いられ た. 訓練データにはラベルが付いておらず, また訓練データは パラメータの調整に用いられた. 訓練データも正常データと異 常データが混在しており, 各データの正確な割合は確認されて いないが、テストデータと同程度の割合であるということを前 提として実験を行った.

4.2 モデル構成

提案手法を検証にするにあたって、VAE, 自己符号化器 (Autoencoders; AE) [Hinton 06], GMM の3つのモデルを 使用した.ここでは、それぞれのモデル構造及び学習方法につ いて述べる.非正則化異常度の検証を行うにあたって、VAE による学習を行った、VAE の実装には PyTorch v0.1.12 を 用いた、VAE の学習を行う際は、画像の一部をランダムに 96×96のサイズで切り取り、このパッチを訓練データとした. テストを行う際は、同サイズの画像を 16 ピクセルの間隔で切 り取り、このパッチをテストデータとした.このパッチ全て に関して異常度を算出し、少なくとも 1 枚が閾値を超えてい

る場合,テストデータは異常であると判断した.非正則化異 常度 $\mathcal{L}_{VAE,M} = M_{VAE}(x)$ の評価のため、従来の異常度である $\mathcal{L}_{VAE} = D_{VAE}(x) + A_{VAE}(x) + M_{VAE}(x)$ を使用した異常検知も同 様に行い,比較した. VAE の符号化器は5層の畳み込み層と1 層の全結合層で構成した. n 番目の畳み込み層はカーネルサイ ズ 4×4 ,ストライド2であり, $N_c \times 2^{n-1}$ チャネルの特徴マッ プを出力し、出力にはさらに Batch Normalization [Ioffe 15] と活性化関数として ReLU [Nair 10] を適用した. 全結合層か らは平均ベクトル μ_z と標準偏差ベクトル σ_z を出力させた.こ の出力層は2×Nz ユニットで構成されており、活性化関数と して恒等関数を使用した. Nz ユニットは平均ベクトル µz とし て使用し、それ以外は $\log \sigma_z^2$ の獲得のために使用した. 復号化 器の構造は、符号化器の構造と対になっており、符号化器と逆 の構造となるようにした.復号化器の出力は、平均ベクトルμ_x と標準偏差ベクトル σ_x とした. VAE のパラメータ学習にあ たっては勾配降下法を用いるが、この際の最適化アルゴリズム としては Adam を用いた. Adam のパラメータは $\alpha = 10^{-3}$, $\beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.999$ とした.また荷重減衰を 0.9999 とした. 畳込み層の開始チャネル数 N_c は $N_c \in \{16, 32, 64\}$ から探索 し, 潜在空間 Z における次元数 Nz は {2,5,10,20,50,100} か ら探索を行った. 上記で述べた条件以外に関しては, VAE の 元論文や, 先行研究 [Ribeiro 17] に従った.

VAE の比較として,AE の評価も行った.AE は VAE の 確定的な簡易モデルとしてみなすことができ,異常検知手法 としても使用されている [Zhou 17].AE は符号化器と復号 化器から構成されており,符号化器による出力は潜在変数 *z* の点推定,復号化器による出力は入力データ *x* の再構成 \hat{x} で ある.AE の目的関数は平均二乗誤差であり,これを異常度 $\mathcal{L}_{AE} = \frac{1}{N_x} \sum_{i=1}^{N_x} (x_i - \hat{x}_i)^2$ として使用する.AE はモンテカル ロサンプリングを必要としない.また,正則化項 $D_{VAE}(x)$ を 持たず,標準偏差 σ_{x_i} は定数となる.AE の構造は VAE の構 造と同一にしており,データセットの利用方法や勾配降下法 における条件も同じである.畳込み層の開始チャネル数 N_c は $N_c \in \{16, 32, 64\}$ から探索し,潜在空間 *Z* における次元数 N_z は $\{2, 5, 10, 20, 50, 100\}$ から探索を行い,1番優れたモデルの 選択を行った.

GMM については, scikit-learn v0.19.1 における基本的なモ デルを使用した. 訓練データとして, 1 枚あたり画像サイズ 96× 96 のパッチを 100 枚ランダムにサンプルし, PCA を用いて各パ ッチから N_h 次元の特徴を抽出した. 隠れクラスが各々の分散共 分散行列を持つ (full covariance) GMM に対して, EM アルゴ リズムを使用して抽出した特徴の学習を行う. PCA のコンポー ネント数 N_h は $N_h \in \{2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500\}$ から探索 し, GMM の隠れクラスの数 N_z は $N_z \in \{2, 5, 10, 20, 50, 100\}$ から探索した. GMM の異常度として, 負の対数尤度 \mathcal{L}_{GMM} と 非正則化異常度 $\mathcal{L}_{GMM,M} = M_{GMM}(x)$ を用いて検証を行った.

4.3 異常検知の精度

評価指標として Receiver Operating Characteristic (ROC) 曲線の下部面積 (ROC-AUC) を用いた. ROC-AUC は最大 値が 1.0 であり,値が 1.0 に近いほど異常検知性能が高いこと を意味する. ROC 曲線及び ROC-AUC の結果を図 3 に示す. 図 3 から, VAE における非正則化異常度の ROC-AUC が他 の手法よりも高くなっていることがわかる.

次に,異常度の可視化を行う.異常度とは正常であるほど値 が低く,正常とは違う状態であるほど値が高くなる.つまり, 異常度を可視化することによって,その度合から異常箇所を発 見することができるということになる.これを検証するため に,異常箇所が予めわかっているデータに対して VAE におけ



図 3: 各手法における ROC 曲線. 括弧内は ROC-AUC の値 を表す.

る非正則化異常度 L_{VAE,M} を求め,その可視化を行うことで, 実際の異常箇所との比較を行う. 使用するモデルのパラメータ は、ROC-AUCの1番高いものを採用する.図2に示した異 常データについて、VAE における従来の異常度 LVAE(x) を用 いたヒートマップ及び図非正則化異常度を用いたヒートマップ を図4に示す.異常度ヒートマップは、画像を96×96のサ イズに4ピクセルの間隔で切り取り、それぞれの異常度を並 べて可視化したもので, 色が明るいほど異常度が低いことを示 している.異常のない部分の異常度について注目すると、従来 の VAE の異常度 LVAE(x) はネジ穴の周囲の平らな黒い表面及 びネジ穴の底面において小さな値を取っているが、ネジ穴の溝 では正常にも関わらず大きな値を取っている. これはネジ穴の 溝から得られたパッチは平らな部分から得られたパッチと比べ て、元の画像における相対的な位置の違いやネジ穴の溝の開始 位置によって多様なものになり、また撮影方向や光の当たり具 合によって変化するからであると考えられる.よって、ネジ穴 の溝から得られたパッチの尤度は低くなる. つまり, 異常度が 異常それ自体よりも、パッチ自体の複雑さに依存してしまって いるということになる. 一方, 正規化距離 M_{VAE}(x) はパッチ が元画像において正常な部分から取られたものであれば、場所 によらず値が一定して低くなっている. 誤差の絶対値 $|x - \mu_x|$ はネジ穴の溝において大きいが,正規化距離 MVAE(x) は標準 偏差 σ_x によって正規化されており、この標準偏差 σ_x は場所 による複雑さを表しているため,結果的に複雑さに対して堅牢 となることで異常そのものを評価出来るようになると考えられ る. このことから,正規化距離 MVAE(x) は異常箇所において のみ大きな値を取っている.以上の理由により,非正則化異常 度 $\mathcal{L}_{VAE,M} = M_{VAE}(x)$ は複雑な構造をもつ工業製品の異常検 知において,性能の向上を達成する.

5. 結論

本論文では、VAE による異常検知において、非正則化異常 度を使用することを提案した。非正則化異常度とは、その名前 が指し示すように生成モデルの目的関数において正則化項を 取り除いたものである。VAE において非正則化異常度を異常 検知に使用することで、複雑な構造を持つ工業製品の画像に対 して堅牢となり、従来の異常度よりも高い異常検知性能を実現



図 4: (上図)従来の異常度 *L_{VAE}(x)* のヒートマップ. (下図) 非正則化異常度 *L_{VAE,M}* のヒートマップ.

することが出来た.また,異常度の可視化を行うことにより, 異常箇所の特定を行えることを示した.

本研究は科研費 (16K12487) とアイシン・エィ・ダブリュ株 式会社,株式会社エィ・ダブリュ・エンジニアリングの支援,総 務省 SCOPE(受付番号 172107101) の委託を受けて行われた.

参考文献

- [Hinton 06] Hinton, G. E. and Salakhutdinov, R. R.: Reducing the Dimensionality of Data with Neural Networks, *Science*, Vol. 313, No. 5786, pp. 504–507 (2006)
- [Ioffe 15] Ioffe, S. and Szegedy, C.: Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift, in *International Conference on Machine Learning (ICML)* (2015)
- [Nair 10] Nair, V. and Hinton, G. E.: Rectified Linear Units Improve Restricted Boltzmann Machines, in International Conference on Machine Learning (ICML), pp. 807–814 (2010)
- [Ribeiro 17] Ribeiro, M., Lazzaretti, A. E., and Lopes, H. S.: A study of deep convolutional autoencoders for anomaly detection in videos, *Pattern Recognition Letters* (2017)
- [Saligrama 12] Saligrama, V. and Chen, Z.: Video anomaly detection based on local statistical aggregates, *IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 2112–2119 (2012)
- [Zhou 17] Zhou, C. and Paffenroth, R. C.: Anomaly Detection with Robust Deep Autoencoders, ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), pp. 665–674 (2017)